仮想光学環境のための局所反射特性分布の学習と再現

西山 正志 向川 康博 尺長 健

岡山大学 工学部 情報工学科

〒700-8530 岡山市津島中 3-1-1

mukaigaw@chino.it.okayama-u.ac.jp

あらまし

我々は,実世界のスクリーン物体へ光学パターンを投影することで,光源位置や反射特性を任意に変化さ せることができる仮想光学環境の研究を進めてきた.本稿では,実物体の局所反射特性分布を学習し,仮 想光学環境において再現する手法を述べる.局所反射特性分布は,局所領域内の点反射特性とその局所分 布を学習することで得られる.点反射特性は,2次元関数として近似でき簡易な撮影系で学習する.一方, 局所分布は,テクスチャの統計的性質を扱えるマルコフモデルに基づいて学習する.実験結果より,様々 な形状をもつスクリーン物体において,局所反射特性分布を再現できることを示す.

Learning and Reproduction of Local Reflectance Distribution for Virtual Photometric Environment

Masashi NISHIYAMA, Yasuhiro MUKAIGAWA, Takeshi SHAKUNAGA Department of Information Technology, Faculty of Engineering, Okayama University 3-1-1 Tsushima-naka, Okayama, 700-8530, JAPAN mukaigaw@chino.it.okayama-u.ac.jp

Abstract

We have proposed a concept of Virtual Photometric Environment which is realized by projection of photometric patterns to a screen object in the real world. In this paper, we discuss a learning method for reproducing the local reflectance distribution of real objects. The local reflectance distribution is composed of point reflectances and their local distribution. The point reflectance is learned from a set of images, and represented by a 2D function. The learning of the local distribution is based on Markov model. Experimental results show that the appropriate local reflectance distribution can be reproduced on the screen object.

1 はじめに

陰影情報やテクスチャ情報などの仮想の反射特性を,実世界に存在する物体へ付加することができれば,照明設計や仮想美術館などの幅広い応用が期待できる.

我々は,プロジェクタを用いることで,光源位置 や反射特性を任意に変化させることができる仮想 光学環境[1]を提案し,試作システムを構築してい る.この環境は,実世界の幾何情報である白色ス クリーン物体に対して,仮想世界の光学情報を表 す光学パターンを,プロジェクタによって投影する ことで実現される.ユーザは,光学情報を付加さ れた実世界を直接見ることができるため,単なる CG では得られない現実感を得ることができる.

しかし,従来の試作システムでは,スクリーン 物体に与える仮想の反射特性を手入力で与えてい るため,光学パターンを生成する際に手間がかか り不自然なものとなる問題があった.ユーザが十 分な現実感を得ることができる光学パターンを生 成する技術は,重要な課題の一つである.

そこで,実物体の反射特性の学習により,実物体 と同じ反射特性をスクリーン物体上で再現するこ とを考える.実物体から反射特性を学習する手法 として,光源方向やカメラ方向などの撮影条件が 既知である複数枚の入力画像から,反射モデルの パラメータを求める手法が提案されている[2,3]. これらの手法では,少数のパラメータで反射特性 を記述できるが,複雑な反射モデルのパラメータ を高精度に求めることは容易ではない.

一方,パラメータを求めることなく大量に撮影 した画像を直接利用することで反射特性を学習す る手法も提案されている[4,5].撮影された画像集 合そのものが反射特性を表しているため,自然な 画像を生成することできる.しかし,[4] は均一な 反射特性で表される実物体のみ学習でき,[5] は実 物体と同一形状であるスクリーン物体にしか適用 できない.仮想光学環境では,均一でない反射特 性を,形状の異なるスクリーン物体に適用する必 要がある.よって,反射特性の学習のみならず,実 物体表面の局所領域でどのように反射特性が分布 しているかという局所分布の学習が重要である.

そこで,本研究では,実物体の点反射特性の学習 と局所分布の学習を同時に行なう局所反射特性分 布の学習法を提案する.これにより,様々な形状を



図 1: 仮想光学環境

もつスクリーン物体において実物体の反射特性が 再現可能となる.スクリーン物体は実世界の3次 元形状をもち,光学パターンの反射特性も実物体 から学習した情報を利用するため,より高い現実 感を得ることのできる仮想光学環境が実現できる と考えられる.

2 仮想光学環境

2.1 仮想光学環境の原理

仮想光学環境とは,実世界の幾何情報と仮想世 界の光学情報を実世界で融合し,光源位置や反射 特性の違いによる見え方の変化を,ユーザに提示 できる環境である.図1のように,仮想光源によっ て実世界中の3次元物体(以下スクリーン物体と 呼ぶ)上に生じるべき光学現象を,仮想光源とは 異なる位置にあるプロジェクタから光学パターン を投影することにより実現する.これにより,仮 想光源の位置や特性だけではなく,スクリーン物 体の反射特性を仮想的に変化させることもできる. なお,本研究で扱うスクリーン物体は,すべての 面をプロジェクタから照らすことができる白色の 完全拡散反射面とし,プロジェクタ以外に実光源 はないものとする.

2.2 光学パターン生成

光学パターンには,仮想光源によってスクリーン物体上に生じる拡散反射,鏡面反射,attached shadow,cast shadow などが含まれる.拡散反射・ 鏡面反射成分は,スクリーン物体の3次元形状, ユーザの視点位置,および,仮想光源位置から,以 下に述べる反射モデルのパラメータを人間が直接 指定することで算出することができる.

反射モデルとして, Torrance-Sparrow モデル [7] や Phong モデル [8] が挙げられる. 簡単化した Torrance-Sparrow モデルにおいて, 輝度 *i* は次式 で示される.

$$i = k_d I_p \cos \theta_d + k_s I_p \frac{1}{\cos \theta_{s_1}} e^{\frac{-\theta_{s_2}}{2\sigma^2}} \qquad (1)$$

ここで, k_d は拡散反射率, I_p は入射光の強度, θ_d は法線方向と光源方向のなす角度, k_s は鏡面反射 率, θ_{s_1} は法線方向と視点方向がなす角度, θ_{s_2} は 光源方向と視点方向の2分方向と,法線方向とが なす角度, σ は微小面素の傾斜角度の標準偏差(表 面の粗さ)を表す.

一方, Phong モデルにおいて, 輝度 *i* は次式で 示される.

$$i = k_d I_p \cos \theta_d + k_s I_p \cos^n \theta_s \tag{2}$$

ここで, k_d は拡散反射率, I_p は入射光の強度, θ_d は法線方向と光源方向のなす角度, k_s は鏡面反射率, θ_s は光源の正反射方向と視点方向がなす角度,nは表面の粗さを表す.

attached shadow は $\cos \theta_d$ が負となるかを調べ, cast shadow は光源が他の物体に隠されているかを 調べることにより決定される.attached shadow, および, cast shadow と判断された領域の輝度は0 とする.

2.3 試作システム

仮想光学環境の原理を示すため,光学パターン 投影用の液晶プロジェクタ1台,レンジファイン ダ用の3CCDカメラ1台からなる試作システム[1] を構成した(図2).スクリーン物体の3次元形状 は,カメラとプロジェクタを用いたレンジファイン ダ[6]により,あらかじめ獲得した.

図 3(a) の壷を含むスクリーン物体に対し光学パ ターンを投影することで,質感の違いを表現した 結果を(b)と(c)に示す.仮想光源の位置は,それ ぞれ左方向,右方向に配置した.壷表面の反射特 性を Phong モデルで表し,拡散反射率 k_dと鏡面 反射率 k_sと表面の粗さ n を,手入力によって決定 した.(c)では視点位置に合わせた鏡面反射が付加 されており,(b)と比較してスクリーン物体の材質 が仮想的に変化していることが分かる.



Projector





図 3: 壷への光学パターン投影結果

プロジェクタを用いてスクリーン物体に光学パ ターンを投影することで,仮想光源や物体の反射 特性を任意に変えられることが確認できた.しか し,光学パターンに与えた反射特性は手入力によっ て与えたものであるため,試作システムでは現実 感の乏しい見え方となった.写実的な光学パター ンの生成は,現実感を向上させる上で重要な課題 の一つである.

3 局所反射特性分布の学習による 光学パターン生成

3.1 局所反射特性分布の学習

2章で述べた試作システムでは,光学パターン生 成に用いる反射特性のパラメータを人間が直接指 定していた.そのため,反射モデルに与えるパラ メータの調整が難しく光学パターンが不自然なも のとなっていた.高い現実感が得られる仮想光学 環境を実現するためには,自然界に存在する実物 体の反射特性をスクリーン物体上で再現すること が考えられる.これを実現するために,カメラ撮影 により得られた画像集合から,実物体の反射特性 を学習する.これにより,スクリーン物体は実世界 で3次元形状をもち,光学パターンに与える反射 特性も実物体から学習した情報となるため,ユー ザは高い現実感を得ることが可能となる.

実物体を撮影した画像集合はその物体固有の反 射特性を含むが,このままでは形状の異なるスク リーン物体へ反射特性を適用することはできない. これは,実物体表面上の各点の輝度が法線方向に 依存するためであり,法線方向毎に各点の反射特 性を求める必要がある.以下,実物体表面の各点 の反射特性を点反射特性と呼ぶ.

また,実物体の点反射特性を学習するだけでは, 実物体の点反射特性の分布と全く同じものしか再 現できない.種々の点反射特性で構成されるテク スチャの統計的性質をスクリーン物体上で表現す るためには,点反射特性の学習だけでは不十分で ある.実物体表面の局所領域内で,点反射特性が どのように分布しているかについても学習が必要 である.以下,これを局所分布の学習と呼ぶ.

人間が意図的に付加した焼物の絵柄や上薬のか かり具合などを再現するためには,局所分布の学 習に加え,実物体全体をみる大域学習も必要であ る.しかし,人間の意図を読みとり再現すること は容易ではないため,大域学習は本研究では取り 扱わない.

以上より, 仮想光学環境において実物体の反射 特性を再現するためには, 点反射特性とその局所 分布からなる局所反射特性分布の学習が重要であ る.これにより, 様々な形状をもつスクリーン物体 に対して実物体の反射特性を適用できる.

3.2 点反射特性の学習

3.2.1 BRDF

物体表面の法線方向に関して正規化された点反 射特性を表すモデルとして,双方向反射率分布 関数 (bidirectional reflectance distribution function:BRDF) がある.BRDF は,光源方向 (θ_l, ϕ_l) からの入射光照度と,視点方向 (θ_v, ϕ_v) への反射光 輝度の比率を表す 4 次元の関数 $f(\theta_l, \phi_l, \theta_v, \phi_v)$ で ある.(θ_l, ϕ_l),および,(θ_v, ϕ_v) は法線方向に対し て相対的な角度である.光源照度 L が一定な白色 点光源から照らされている場合,反射光輝度とカ メラによって観測される輝度が等しいと仮定すれ ば,観測される輝度 i は以下の式で表される.

$$i = f(\theta_l, \phi_l, \theta_v, \phi_v)L \tag{3}$$

実物体表面上の各点における BRDF を獲得し, 点反射特性の学習を行なうことができれば,容易 に光学パターンに与える輝度を決定できる.スク リーン物体の法線方向に対して相対的なユーザの 視点方向,仮想光源方向,および,仮想光源照度 を,式(3)に入力することで輝度は得られる.これ により,実物体とは形状の異なるスクリーン物体 において点反射特性を再現することができる.

3.2.2 反射特性関数の次元数

実際に,点反射特性を表す4次元のBRDFを獲 得する場合,視点方向と光源方向の両方を変化させ て撮影する必要があるため装置が複雑となり,デー タ量が膨大となる.しかし,実在する多くの物体 において,点反射特性を獲得する際に4次元の観 測データは冗長であると考えられる.そこで,4次 元から次元数を減らした場合の反射特性関数の表 現能力について述べる.

実物体表面で観測される輝度は,拡散反射と 鏡面反射の二つの成分の和で表される.これを 表すモデルとして,2.2 節で述べた,Torrance-Sparrow モデル [7] や Phong モデル [8] が挙げら れる.Torrance-Sparrow モデルでは,物体固有の パラメータ k_d, k_s, σ を一定とすると,拡散反射成 分は θ_d に,鏡面反射成分は($\theta_{s_1}, \theta_{s_2}$)にのみ依存 する.従って,観測される輝度は合計3パラメー タで記述でき,点反射特性は3次元反射特性関数 $f_t(\theta_d, \theta_{s_1}, \theta_{s_2})$ で表現することができる.即ち,観 測される輝度*i*は以下のように表される.

$$i = f_t(\theta_d, \theta_{s_1}, \theta_{s_2})L \tag{4}$$

同様に、Phong モデルでは、物体固有のパラメー タ k_d, k_s, n を一定とすると、拡散反射成分は θ_d に、 鏡面反射成分は θ_s にのみ依存する、従って、観測 される輝度は2パラメータで記述でき、点反射特 性は2次元反射特性関数 $f_p(\theta_d, \theta_s)$ で表現すること ができる、即ち、観測される輝度*i*は以下のように



図 4:2 次元反射特性マップ

表される.

$$i = f_p(\theta_d, \theta_s) L \tag{5}$$

さらに,輝度の拡散反射成分は1パラメータ θ_d で記述できるため,1次元反射特性関数 $f_l(\theta_d)$ で表 現することができる.従って,拡散反射物体の場 合,観測される輝度*i*は以下のように表される.

$$i = f_l(\theta_d) L \tag{6}$$

以上で述べた2次元,3次元反射特性関数は,拡 散反射と鏡面反射を表現できるだけでなく,Phong モデルやTorrance-Sparrowモデルで表現すること のできない複雑な点反射特性もある程度の精度で 表すことができるため,表現能力が優れている.

3.2.3 2次元反射特性関数のサンプリング

点反射特性の学習を行なうには,データ量が少なく,かつ表現能力が優れている必要がある.よって,点反射特性を表す関数の表現能力とデータ量のトレードオフから,本研究では,2パラメータ(θ_d, θ_s)で決定される式(5)の2次元反射特性関数を獲得することで点反射特性を学習する.

2次元反射特性関数を獲得するためには,光源位 置と視点位置を,観測点を中心とした円周上にお いて回転させ撮影すればよい.しかし,視点位置 を変化させて撮影する場合,画像間の対応づけが 必要となるため安定に2次元反射特性関数を獲得 することは難しい.そこで,本研究では,カメラと 実物体を固定した状態で,観測点に対する光源方 向のみを変化させ撮影することで2次元反射特性 関数を獲得する.なお,光源方向,視点方向,法線 方向は既知とする.

光源方向をあらゆる方向に密に変化させ撮影す ると装置が複雑になるため,ここでは光源方向を 離散的とする.図4に,得られた輝度をプロット した2次元反射特性マップの例を示す.2次元反射 特性マップとは,2次元反射特性関数を可視化した ものであり, θ_d , θ_s は2次元反射特性関数の各パラ メータである.この例では,光源方向を高さ6段 階,水平方向に1°刻みで200°変化させ撮影を行 なった.図4において,白色の領域は輝度が未観 測の角度を表す. θ_d が90°より大きい角度で観測 される成分は影となり, θ_s が90°より大きい角度 で観測される成分は拡散反射のみとなる.以上よ り,式(5)における(θ_d , θ_s)の定義域はそれぞれ, 0° $\leq \theta_d \leq$ 90°, 0° $\leq \theta_s \leq$ 90° となる.

3.2.4 クラスタ化による 2 次元反射特性関数の 獲得

離散的に光源方向を変化させ撮影を行なう場合, 実物体表面上の1点を観測するだけでは,2次元反 射特性マップ上の大部分において輝度が未観測と なる.この状態では光学パターンを生成すること ができないため,未観測の輝度を求める必要があ る.実物体表面上に,点反射特性が同一である点が 複数存在すると仮定すれば,同じ点反射特性をも つ点でクラスタ化できる.そこで,図5に示すよ うに,同じクラスタに属する複数の2次元反射特 性マップを統合することで未観測の輝度を求める. マップの各角度毎に,観測された輝度の平均を求 めることで統合は実現される.

2次元反射特性マップを統合するために,実物体 表面上の各点が属するクラスタを決定する必要が ある.各点における2次元反射特性マップに注目 すると,図4に示すように,大部分の(θ_d , θ_s)にお いて輝度は未観測の状態である.しかし,図6に 示すように,マップ間において,輝度の観測される 角度が一致する部分が存在する.よって,一致する 角度の輝度を比較することでクラスタ化を行なう ことができる.以下に具体的な手法を述べる.

あらかじめクラスタ数を決定しておき,獲得し た2次元反射特性マップの集合から代表を選択す る.本研究では,これを各クラスタの代表2次元 反射特性マップと呼び,目視により決定する.クラ スタの決定を行なう点の2次元反射特性マップと, 各クラスタの代表2次元反射特性マップとで,一 致する角度における輝度の差を比較する.輝度差 が最小となる代表2次元反射特性マップのクラス



タが,その点が属するクラスタとなる.

3.3 局所分布の学習

学習した点反射特性より,局所領域内での点反 射特性の分布を表す局所分布の学習を行なう.実 物体の点反射特性は,独立に出現するのではなく, 周期性や指向性などが存在し,周辺の点反射特性 と密接な関係をもつことが多い.周辺より点反射 特性が決定される関係は,遷移確率で表現するこ とができる.そこで,隣接する点の状態より注目 する点の状態を決定するマルコフモデルに基づい て局所分布の学習を行なう.マルコフモデルを適 用するためには,事前に状態の量子化が必要であ る.状態は3.2.4節で述べたクラスタであり,量子 化はクラスタ化の結果を直接適用できる.

クラスタ数を c として, n 重マルコフ情報源で学 習する場合,実物体表面上を走査することで,ク ラスタの全組合せである c⁽ⁿ⁺¹⁾通りの遷移確率を 求める.n 重マルコフ情報源の配置を分布の特徴に 合わせることで効率良く学習できる.

局所分布を学習する際のクラスタ数 c は, クラ スタ数が増加すると量子化誤差は減少するが, 学 習する領域が狭ければ十分に学習を行なえないと いう関係を考慮して決定する必要がある.また, n 重マルコフ情報源は, n が増加するにつれ複雑な分 布の学習を行なえるが, 先ほどと同様に十分な学 習を行なえないという関係を考慮して決定する必 要がある.



図 7: 全方向照明撮影システム

4 実験結果

4.1 実物体の撮影環境

光源方向を変化させ実物体を撮影するために,図 7に示すような,全方向照明撮影システムを構成し た.全方向照明撮影システムは,実物体の撮影用, および,レンジファインダ用にカメラ1台,レン ジファインダ用のプロジェクタ1台,照明用の光 源6個で構成される.実物体の3次元形状はレン ジファインダを用いて獲得した.

全方向照明撮影システムでは,光源位置の高さ は6段階,水平方向の角度は回転台により自由に 制御できる.また,光源は実物体と十分に離れて いるため平行光源と仮定する.光源方向は,光源 位置と実物体の重心位置を実測することで求めた. 各光源の照度,距離などが一定でないために,法 線方向が既知である白色の石膏を用いて光源のキャ リブレーションを行なった.物体重心を中心点とし た球面上に各光源が存在するように,各画像の画 素値を相対的に変化させ正規化した.

カメラと実物体を固定した状態で,6(高さ)×201 (水平方向)=1206枚のカラー画像を,他の光源の 影響を受けない暗室で撮影した.カメラの視点方 向は実測により求めた.撮影する際に用いたカメ ラの焦点距離は十分に長いため正射影と仮定する. 撮影された画像集合のうち,114枚は光源を取り付 けたフレームによる隠れが発生したので除外した.

4.2 局所反射特性分布の学習

本研究で提案した局所反射特性分布の学習法の 有効性を確認するために,反射特性が均一でない 図8の大理石を用いて実験を行なった.この実物 体では,大きく分けて4種類の点反射特性で構成 されていると見なせるため,クラスタ数 cを4と



図 8: 実物体 (大理石)





(c) 生成クラスタ画像図 9: 局所分布の学習結果

した.撮影画像より獲得した各点の2次元反射特 性マップを用いてクラスタ化を行なった.局所分 布の学習結果を図9に示す.(a)は実物体の局所分 布であり,各クラスタを濃淡値で表している.クラ スタ1が大きく支配しており,クラスタ1の周辺 にはクラスタ2が出現している.さらに,これら のクラスタの間にクラスタ3とクラスタ4が出現 している.以上より,局所分布は等方向に周期的に 分布していると判断できるため,(b)の6重マルコ フ情報源により遷移確率の学習を行なった.得ら れた結果より生成したクラスタ画像が(c)である. 生成したクラスタ画像は,先程述べた大理石の局 所分布の特徴を十分に表しているといえる.

獲得した 2 次元反射特性関数を図 10 に示す.(a) は各クラスタの 2 次元反射特性マップを統合した



図 10: 獲得した 2 次元反射特性マップ



図 11: 反射特性の量子化

結果である.大部分の角度において拡散反射成分 を獲得できているが,マップの上部に出現する鏡 面反射成分が安定に求まっていない.これは視点 方向の測定誤差の影響が大きな理由であると考え られる.輝度が観測できなかった角度の輝度を補 完した結果が(b)である.4種類の2次元反射特性 関数によって実物体を再現したものが図11に示す. 黒色の部分は法線が正しく推定できなかった領域 である.先程述べた理由により鏡面反射の形が異 なることが分かる.また,量子化の影響により,全 体的に微妙な点反射特性の変化がなくなっている.

4.3 局所反射特性分布の再現

大理石の局所反射特性分布をスクリーン物体上 で再現するために,光学パターンを生成する実験 を行なった.光学パターンを投影する白色石膏の スクリーン物体は図12(a)の壷と,(b)の弥勒菩薩 を用いた.スクリーン物体の形状はレンジファイ ンダを用いて獲得した.

壷と弥勒菩薩に対して光学パターンを生成した 結果を,それぞれ図13(a),(b)に示す.ユーザの 視点位置はプロジェクタ付近とし,仮想点光源の 位置を変化させ生成した.生成した光学パターン において,スクリーン物体の形状に合わせて鏡面



(a) 壷(b) 弥勒菩薩図 12: スクリーン物体 (白色石膏)



(a)形状: 壷 / 反射特性: 大理石



(b) 形状:弥勒菩薩 / 反射特性:大理石図 13: 光学パターン生成結果

反射が付加されており,大理石の局所分布の特徴 をもったスクリーン物体としてみることができる といえる.以上の結果より,学習した実物体とは 異なる形状であるスクリーン物体に対する光学パ ターンにおいて,大理石の局所反射特性分布がほ ぼ再現できたことから,提案手法の有効性を確認 できた.

5 まとめ

本研究では,仮想光学環境において,自然界に 存在する実物体の局所反射特性分布を再現するた めの学習法を提案した.実験により,様々な形状を もつスクリーン物体上で,実物体の局所反射特性 分布が再現できることを確認した.

今後の課題として,人間が意図的に付加した絵柄などに対応するための実物体全体からの学習な どが挙げられる.

本研究は,科学技術振興事業団 CREST 池内プ ロジェクトの援助を受けて行なった.

参考文献

- [1] 向川康博,西山正志,尺長健, "スクリーン物体への 光学パターン投影による仮想光学環境の実現",信学 論 D-II Vol. J84-D-II, No.7, pp.1448-1455, July 2001.
- [2] Y.Sato, M.D.Wheeler, and K.Ikeuchi, "Object Shape and Reflectance Modeling from Observation", Proc. SIGGRAPH'97, pp.379-387, 1997.
- [3] 町田貴史,竹村治雄,横矢直和,"複数の照明条件の組 合せによる物体の表面反射特性の密な推定",信学論 D-II Vol. J84-D-II, No.8, pp.1873-1881, August 2001.
- [4] S.R.Marschner, S.H.Westin, E.P.F.Lafortune, K.E.Torrance, and D.P.Greenberg, "Image-Based BRDF Measurement Including Human Skin", Proc. 10th Eurographics Workshop on Rendering, pp.139-152, June 1999.
- [5] P.Debevec, T.Hawkins, C.Tchou, H.P.Duiker, W.Sarokin, and M.Sagar, "Acquiring the Reflectance Field of a Human Face", Proc. SIG-GRAPH2000, pp.145-156, 2000.
- [6] 井口征士, 佐藤宏介, 三次元画像計測, 昭晃堂, 1990.
- K.E.Torrance, and E.M.Sparrow, "Theory for off-specular reflection from roughened surface", J. Opt. Soc. Am, vol.57, pp.1105-1114,1967.
- [8] B.T.Phong, "Illumination for Computer Generated Pictures", Commun. ACM, vol.18, pp.311-317, June 1975.